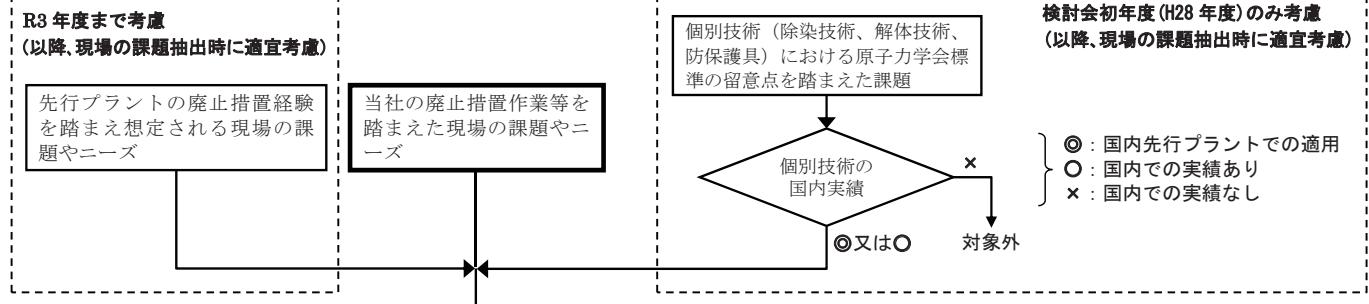
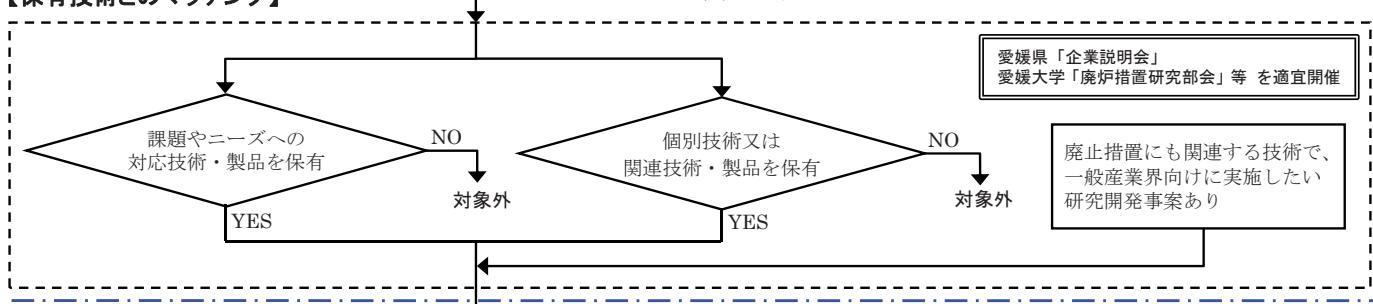


廃止措置研究に係る研究テーマ選定フロー

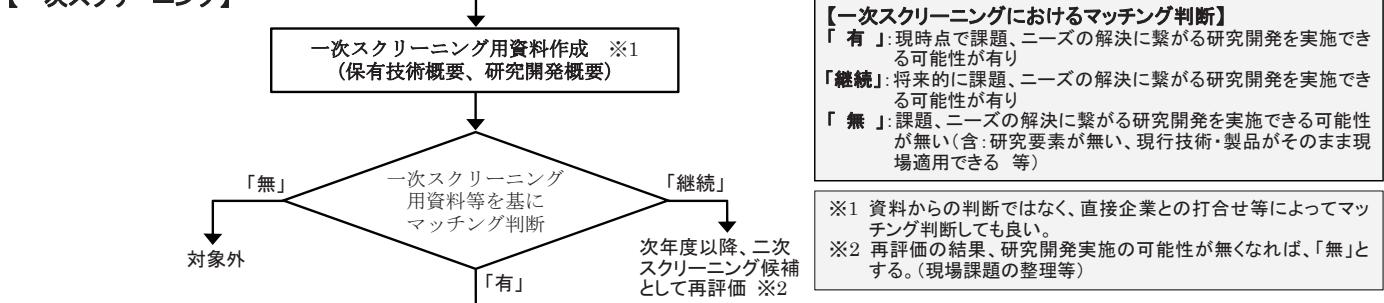
【課題・ニーズ等の抽出・整理】



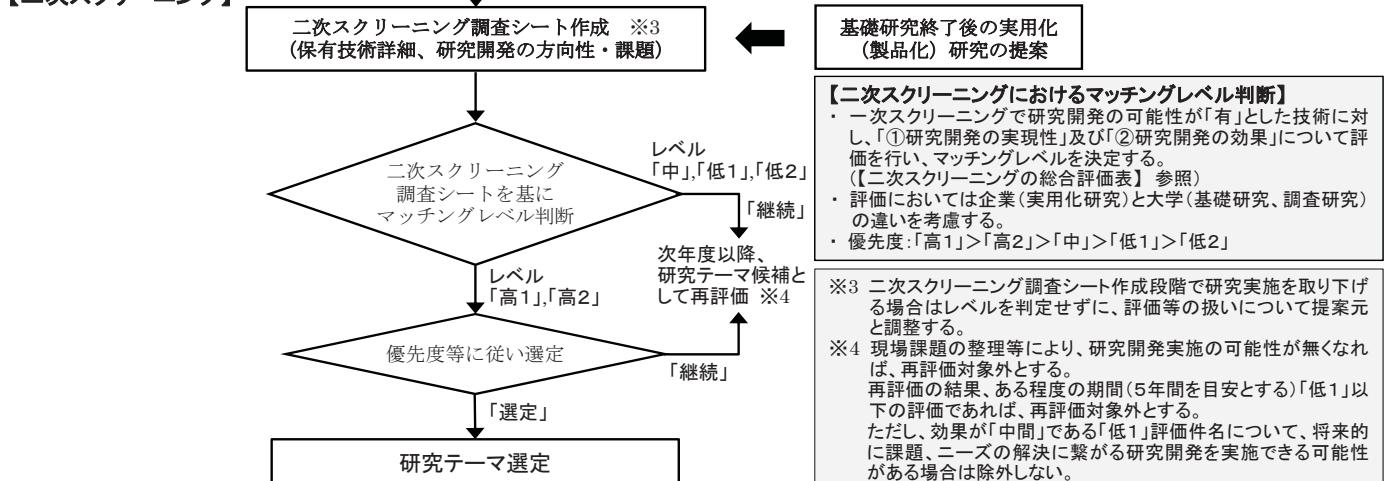
【保有技術とのマッチング】



【一次スクリーニング】



【二次スクリーニング】



【二次スクリーニングの総合評価表】

②「やや高い」 研究開発の効果 「中間」 「やや低い」	① 研究開発の実現性		
	「やや低い」	「中間」	「やや高い」
	レベル「中」	レベル「高2」	レベル「高1」
	レベル「低1」	レベル「中」	レベル「高2」
	レベル「低2」	レベル「低1」	レベル「中」